高温壁面近傍における液滴挙動と液滴消滅時間に関する研究 Behavior and life time investigation of droplet around high temperature wall.

知能機械システム工学コース 材料革新サスティナブルテクノロジー研究室 1225043 秦 暦

1. 緒言

ライデンフロスト効果^[1]とは、液滴がその沸点よりも高温 の固体壁面に接触した際、薄い蒸気膜が形成されることによ って熱伝達を阻害され、液滴自身が高温壁面に浮遊すること で液滴の蒸発時間が大幅に増加する現象である.この現象は、 1756年にJ.G.Leidenfrost^[2]によって紹介されている.



Fig.1 Leidenfrost effect

このライデンフロスト効果について理解しその挙動を解 析することは、主に工業の分野においてとても重要とされて きた. 例えばアルミニウム合金の急冷を行う際, 合金の温度 がライデンフロスト点より低い場合は、冷却速度の大きさか ら生じる熱応力によって反りや歪みが生じる.しかし合金の 温度がライデンフロスト点より高い場合は、金属表面と冷却 液の間に熱伝達率の低い蒸気膜の層が発生し,冷却速度は遅 くなる.このライデンフロスト効果により,望ましくない力 が加わることなく材料変換が可能となる[3]. このような事例 に見られるように、液体と基材の熱伝達を理解しようとする とき、 ライデンフロスト現象の特性を把握することは必須で ある.特性を把握するにあたり、着眼点の1つとして液滴蒸 発時間に着目する.基材から液滴へ熱が伝わるとき、その熱 伝達量に応じて液滴の蒸発時間は変化する.従って液滴の蒸 発時間の変化を見ることで、 ライデンフロスト現象が起きて いる場合とそうでない場合の熱伝達の具合を把握すること ができる.しかし、液滴の蒸発時間を方程式によって表そう とするとき、液が基板に直接接触している場合は熱伝達に関 連する現象は単純だが,液滴と基板間に蒸気膜が存在する場 合多くの物性値が影響するものと考えられるため、困難を極 める.

2. 研究目的

B.S.Gottfried らの研究で,基板表面温度と液滴蒸発時間の 関係を表したモデル式(1)が報告された^[1].この式は液の熱伝 導率や表面温度,密度,気化熱,動粘度,比熱,拡散係数, 液滴サイズ,重力を操作変数とし,純物質の蒸発時間を測定 した結果を用いて次元解析を行い導出された.以下にモデル 式(1)を示す.

$$\tau \sqrt{\frac{g}{r_0}} = 37.8 \left(\frac{k\Delta T}{\rho_v D\lambda}\right)^{-0.735} \left(\frac{\rho_l}{\rho_v}\right)^{0.407} \left(\frac{C_p \mu}{k}\right)^{-0.874} \\ \left(\frac{\mu}{\rho_v D}\right)^{0.714} \left(\frac{D}{\sqrt{gr_0^3}}\right)^{-1/3}$$
(1)

ところで式(1)において、滴下溶液をメタノールにした場合、

B.S.Gottfried の導出した冪指数を使ったモデル式では,実測 値と誤差がみられた.そのため測定したデータを使用し,水, メタノール,ベンゼンなどに対応できるように調整を行った.

また,先行研究では,式(1)に新たに基板表面の特性を考慮 した2つの項が付け加えられた,式(2)が作成された^[4].式(2) に関してもいくつかの溶液の液滴蒸発時間を実測し,モデル 式の指数を導出した.基板粗さの変化による液滴蒸発時間の 影響は微小ではあったが,追加した2つの項の指数を調整す ることで,その変化を表現することができた.

$$\tau \sqrt{\frac{g}{r_0}} \propto \left(\frac{k\Delta T}{\rho_v D\lambda}\right)^{C_1} \left(\frac{\rho_l}{\rho_v}\right)^{C_2} \left(\frac{C_p \mu}{k}\right)^{C_3} \left(\frac{\mu}{\rho_v D}\right)^{C_4} \\ \left(\frac{D}{\sqrt{gr_0^3}}\right)^{C_5} \left(\frac{k_l C_l \rho_l}{k_s C_s \rho_s}\right)^{C_6} \left(\frac{4\varepsilon \sigma T_m^3 \frac{\pi r^2}{S_q}}{k_s}\right)^{C_7}$$
(2)

この他に、本論文では混合溶液の液滴蒸発時間や内部温度 の推移を計測した.また、液滴像を上から撮影してライデン フロスト液滴の体積の時間変化を計測、レーザーの干渉を利 用したライデンフロスト蒸気膜厚さの計測などを行い、様々 なパラメータの導出を試みた.

3. 実験方法

3.1 液滴蒸発時間測定方法

ヒーターの上に高温に熱した基板を設置し,電動ピペット により一定量の液滴を滴下する.基板表面温度を10℃ずつ上 昇させ,各温度で10回ずつ蒸発時間の測定を行った.測定 は液滴が基板表面に接触した瞬間から蒸散し消失するまで を確認し,その時間をストップウォッチで計測することで行 った.使用基板はアルミニウム,滴下高さは4mmで統一し た.対象とした液体は純溶媒,混合溶媒である.また,液滴 内部温度は熱電対を用いて測定した.





3.2 蒸気膜厚さ測定方法

ライデンフロスト液滴の蒸気膜厚さのモデル式を導出す るために、2通りの実験を行った.

1つ目は液滴の状態を上から撮影し、その像の直径から体 積、液滴下面圧力などを計算することで蒸気膜厚さの値を算 出する方法である.ここでは基材にアルミニウムを用い、液 滴径は画像処理ソフトで計測した. 2つ目はライデンフロスト液滴の下面と固体表面の間を単 スリットとみなし、そこにレーザー光を通すことによって、 光の干渉から蒸気膜厚さを直接的に測定する方法である.詳 しい実験手順を以下に記す.熱した基板表面に液滴を滴下し、 直径 0.75 mmの細い針で固定した.本来ライデンフロスト液 滴は、その蒸気膜によって基板と固定表面の間に摩擦がほと んどないため、縦横無尽に動き回る.それではレーザー光の 進路を液滴の中心にとらえることが困難であったためこの ような方法をとった.そして固液間に青色レーザーの光を通 して数メートル先に設置したスクリーンに映る干渉縞を撮 影し、そのパターンから蒸気膜厚さを計算した.以下に概略 図を示す.



Fig.3 Experimental system for measurement of the vapor film thickness of Leidenfrost droplets

この計測と同時に液滴の蒸発状況をカメラでモニタリン グすることによって,蒸気膜厚さと基板温度,最大液滴半径 の関係を調べた.

4. ライデンフロスト液滴のパラメータ算出

4.1 液滴蒸発時間測定実験

モデル式(1),(2)を検証するために,液滴や基板のパラメー タを変更して液滴蒸発時間測定実験を行った.まずはモデル 式(1)の指数を調整した結果を,図4に示す.ここでは例とし て,水とメタノールの測定値とB.S.Gottfriedのモデル式,指 数を調整したモデル式のプロットを示す.水の場合,2つの モデル式は実験値を明確に示せていると見えるが,メタノー ルの測定値とB.S.Gottfriedのモデル式のプロットはLFP(ラ イデンフロスト点)付近で差があるのに対し,修正モデル式 は測定値を示せているといえる.以下にモデル式(1)を修正し た式の各冪指数の値を示す.

$$\tau \sqrt{\frac{g}{r_0}} = 1.76 \left(\frac{k\Delta T}{\rho_v D\lambda}\right)^{-0.325} \left(\frac{\rho_l}{\rho_v}\right)^{0.936} \left(\frac{C_p \mu}{k}\right)^{-0.501} \\ \left(\frac{\mu}{\rho_v D}\right)^{0.423} \left(\frac{D}{\sqrt{gr_0^3}}\right)^{-1/3} \tag{1'}$$

図 5 には基板の表面粗さを変更してメタノールの蒸発時間を測定した結果と、基板粗さの変化を考慮した液滴蒸発時間を表すモデル式(2)の、指数を調整した結果を示す.基板粗さの変化による液滴蒸発時間の変化は測定した範囲内ではメタノールを使用したとき最大7秒ほど、水を使用した場合最大10秒ほどと、微小ではあったが実験的に確認され、モデル式(2)でそれを表現することができた.以下に新たに指数を代入したモデル式(2)の各冪指数の値を示す.

$$\tau \sqrt{\frac{g}{r_0}} = 2.09 \left(\frac{k\Delta T}{\rho_v D\lambda}\right)^{-0.388} \left(\frac{\rho_l}{\rho_v}\right)^{0.907} \left(\frac{C_p \mu}{k}\right)^{-0.386} \\ \left(\frac{\mu}{\rho_v D}\right)^{-0.354} \left(\frac{D}{\sqrt{gr_0^3}}\right)^{-1/3} \left(\frac{k_l C_l \rho_l}{k_s C_s \rho_s}\right)^{0.008} \left(\frac{4\varepsilon \sigma T_m^3 \frac{\pi r^2}{S_q}}{k_s}\right)^{0.027}$$
(2)



Fig.4 Evaporation time of water, methanol and model equation



4.2 混合溶液の液滴蒸発

水とメタノール,メタノールとベンゼンの混合溶液の液滴 蒸発時間を測定した.液体の体積濃度比を 3:7~7:3 のように 変化させ,体積濃度比と液滴蒸発時間の関係を調べた.ここ では同一の基板を使用し,基板粗さの変化を無視している.



Methanol for each concentration and equation(3)

溶液 A の蒸発時間を τ_A ,溶液 B の蒸発時間を τ_B ,溶液 A の体積濃度をxとすると,混合溶液の蒸発時間 τ_{AB} は

$$\tau_{AB} = x\tau_A + (1-x)\tau_B \tag{3}$$

と体積比を基としたヴェガード則で単純に表すことができ ることが分かった.

また,混合溶液の内部温度を測定した.純物質の液滴内部 温度は一定であるのに対し,混合溶液の内部温度は上昇して ゆき,温度と時間の傾きが変化する点が存在した.これは, ライデンフロスト液滴の混合溶液の蒸発プロセスを示すこ とにつながると考えられる.詳細は本文に記す.

4.3 ライデンフロスト液滴の蒸気膜厚さ

ライデンフロスト溶液を上から撮影することにより、その体積変化などから蒸気膜厚さの算出を試みた. 直径2mmの液滴が350℃の基板上で蒸発する様子を撮像した.液滴直径の変化を図7に示す.



この結果からライデンフロスト液滴の体積,下面圧力を算 出し,エネルギー収支,物質収支,運動方程式,液滴蒸発時 間を表すモデル式(1)から,蒸気膜の厚さを算出した.

$$\delta = \sqrt{\frac{(mRT)^2}{8\pi^2 r^2 M^2 N_A^2 P_b^2 \left(\frac{P_0}{\rho_0} - \frac{P_b}{\rho_b}\right)}}$$
(4)

この式(4)から半径 2 mm, 基板温度 350℃の水の蒸気膜厚 さは 2 µmと予想された.しかし,過去の文献では蒸気膜厚 さは 10~100 µmオーダーと予測されてきた^[5].

そこで式(4)の整合性を確かめるために、レーザー光の干渉 を利用した蒸気膜厚さの観測系を作成し、温度と液種、液滴 径との関係を調べた.実験結果を以下に記す.



Fig.8 Comparison between measured vapor film thickness and equation(5)

図8に示すように、ライデンフロスト蒸気膜の厚さは測定 の結果、10~100 µmオーダーであることが分かった.そして 液滴径、基板表面温度によって大きく影響を受けることが分 かった.この結果から、式(4)の値は実際の蒸気膜厚さと大き く差があるとわかる.そこで新たに次元解析を用いて蒸気膜 厚さの算出を試みた.ライデンフロスト蒸気膜には以下の11 のパラメータが必要だと考えられる.

$\delta = \delta(k, \Delta T, \rho_{v}, \rho_{l}, \lambda, \mu, C_{p}, D, r_{max}, g, \gamma)$

バッキンガムのπ定理より,蒸気膜厚さは7つの項によって 表され,式の指数を,蒸気膜厚さの測定値や液種ごとの熱物 性値を代入し,回帰分析をすることによって導出した.以下 にその式を記す.

$$\begin{pmatrix} \frac{\delta}{r_{max}} \end{pmatrix} = 0.35 \left(\frac{gr^3}{D^2} \right)^{-0.691} \left(\frac{\rho_v \lambda D}{\Delta T k} \right)^{0.665} \left(\frac{\rho_l}{\rho_v} \right)^{-2.79} \\ \left(\frac{C_p \mu}{k} \right)^{-2.75} \left(\frac{\mu}{\rho_v D} \right)^{3.822} \left(\frac{r_{max} \gamma}{\rho_v D^2} \right)^{1.582}$$
(5)

このモデル式から導出した蒸気膜厚さの値と実測した値 を図8に示す.図8からわかるように、モデル式(5)は実測し た蒸気膜厚さを表せているといえる.

5. 結言

本研究では、ライデンフロスト状態にある液滴の蒸発時間 を表すモデル式、体積変化や蒸気膜厚さなどのパラメータ、 混合溶液の蒸発過程などに関して研究した.4.1 では、基板 表面粗さを変化させて蒸発時間を測定し、その変化をモデル 式(2)で表すことができた.しかし、基板表面粗さを変更する と、LFP も変化するという結果も得られたが、今回の研究か らでは基板表面粗さと LFP の変化について、式を導出するま でには至らなかった.今後の展望として、基板の多孔度や濡 れ性を測定し、LFP と基板粗さの関係を調べることを課題と する.

4.2 では混合溶液の液滴蒸発時間を、モデル式と体積濃度 で表現することができることがわかった.液滴内部温度の変 化については、今後液滴量、液種を変えるなどして、傾向を 調べ、理論化することを目標とする.

4.3 ではライデンフロスト蒸気膜厚さの算出を試みた.ま ず始めに液滴を上から撮影した. その像から液滴直径の推移 を測定し、蒸発量を把握することによって蒸気膜厚さの理論 式を算出した.しかしその値は新たにレーザーによって直接 的に測定した蒸気膜厚さの値と大きな差が表れた. そこで次 元解析より新たな蒸気膜厚さの理論式を構築し, 回帰分析よ りモデル式(5)を算出した.このモデル式(5)によって液滴の 温度や径によって変化する蒸気膜厚さの値を表現すること ができた. このモデル式(5)の結果は, Burton らがカメラで液 滴の蒸気膜厚さを撮影した結果
^[6]とかなり近い値を示して いる. しかし Biance らが過去に提示した蒸気膜厚さの測定 結果やモデル^[5]と比較すると、わかる範囲で40 µmほどの差 が出ていることが見られた. 原因としては, 彼らは液滴の大 きさを定常化するために,液滴に絶えず液を補充し続けたこ となどが挙げられる.もしも液の補充によって蒸気膜厚さに 差が出るのなら、 ライデンフロスト液滴を工業的に使用する 場合液滴に直接液を補充する状況は考えにくいため, 今回の モデル式(5)のほうが実用的な式だと考える.過去の文献との 比較は本文に詳細を記載する.

6. 参考文献

- (1) B.S.Gottfried, K.J.BellI & EC Fundamentals 5, 561 (1966)
- (2) J.G.Leidenfrost, (A Tract about Some Qualitites of Common Water), translation of portions to appear in Intern J Heat Mass Transfer (1756)
- (3) Bernardin and Mudawar, Transactions of the ASME, (Vol. 124, Oct. 2002)
- (4) 松﨑 俊祐, 高知工科大学大学院 知能機械システム工 学コース 修士論文(2017)
- (5) Biance, A. L., Christophe, C., and Quere, D., 2003, Phys. Fluids, 15(6), pp. 1632–1637.
- (6) Burton J C, Sharpe A L, van der Veen R C A, Franco A, Nagel S R. Physical Review Letters, 2012, 109(7)